

☆ 著者紹介 ☆

◇増沢 隆久 (Takahisa MASUZAWA)  
教授 工博  
専攻・マイクロ加工・測定工学

◇生駒 俊明 (Toshiaki IKOMA)  
客員教授 工博 専攻・半導体電子工学  
日本テキサス・インスツルメンツ (株)

◇前田 正史 (Masafumi MAEDA)  
教授 工博 専攻・金属資源工学

◇小長井一男 (Kazuo KONAGAI)  
教授 工博 耐震構造学

◇藤森 照信 (Terunobu FUJIMORI)  
教授 工博 専攻・都市環境史

◇伊代田岳史 (Takeshi IYODA)  
大学院学生 専攻・社会基盤工学

◇魚本 健人 (Taketo UOMOTO)  
教授 工博 専攻・建設材料

◇平田 隆祥 (Takayoshi HIRATA)  
受託研究員 (株大林組)

◇許 賢太郎 (Kentaro KYO)  
大学院学生

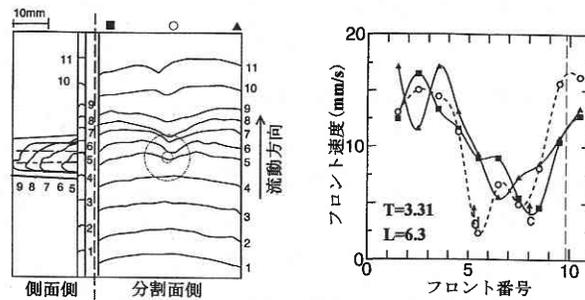
◇蔵重 勲 (Isao KURASHIGE)  
大学院学生 専攻・社会基盤工学

◇ヌールムナズ アハメド (NOOR MUNAZ AHMED)  
大学院学生 専攻 社会基盤工学

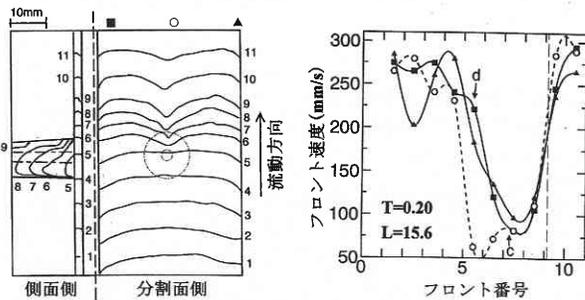
52 卷 9 号 正誤表

頁	段	行	種別	正	誤
51	右		図 4	添付図	本来の内容が上記図 3 と全く同じものになっている。

添付図



(1) 射出率 2.5cm<sup>3</sup>/s、700ms 毎



(2) 射出率 40cm<sup>3</sup>/s、40ms 毎

T: ボス部充填時間(s)

L: ボス部充填時のボス末端からのフロント位置(mm)